# Preparation of metallocene catalysts for polymerization of olefins.

Patent Number:

BP0426637, A3, B1, B2

Publication date: 1991-05-08

Inventor(s):

EWEN JOHN A (US); ELDER MICHAEL J (US)

Applicant(s):

FINA TECHNOLOGY (US)

Requested

Patent:

JP3207703

Application

Number:

EP19900870174 19901009

**Priority Number** 

(s): **IPC**  US19890419046 19891030

Classification:

C08F4/603; C08F4/76; C08F10/00

EC

Classification:

C08F10/00

Equivalents:

CA2027123, CN1028641B, CN1033457B, CN1051311, CN1105673, DE69018376D,

DE69018376T, ES2071086T, A JP11315111, JP2943310B2, JP3224789B2, KR165843

### **Abstract**

This invention uses a new method of producing ionic metallocene compounds. These compounds are useful as catalysts for polymerization of olefins, primarily propylene. This method uses an ionizing agent which ionizes the neutral metallocene compound. The ionizing ionic compound does not contain an active proton and contains a carbonium, oxonium or sulfonium cation. The anion of the ionizing ionic compound is not coordinated or is only loosely coordinated to the metallocene cation and is chemically unreactive with the metallocene cation. One such compound is triphenylcarbenium tetrakis(pentafluorophenyl)boronate. The process of making catalysts with this invention produces catalysts having high activity and does not produce by-products which can inhibit catalyst activity. This new synthesis is a clean reaction which does not produce a Lewis base. The process generates active catalysts by removing a methyl anion from a group IV metallocene derivative.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

## 19日本国特許庁(JP)

**⑪特許出願公開** 

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-207703

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月11日

C 08 F 10/00 17/00

8619-4H 8016-4 J

C 07 F 4/603

MFG

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

50発明の名称 オレフイン重合触媒の製造法

> 頭 平2-288599 创特

願 平2(1990)10月29日 20出

優先権主張 

四発 明 者 ジョン・ユーエン アメリカ合衆国テキサス州77058ヒユーストン・ケントウ

ツドアベニュー 16615

79発 明 老 マイケル・ジエイ・エ アメリカ合衆国テキサス州77546フレンズウツド・ストー

ンレツジ 706

ルダー の出願 人 フイナ・テクノロジ アメリカ合衆国テキサス州75221ダラス・ピーオーポック

> ー・インコーポレーテ ス 410

ッド

70代 理 人 弁理士 小田島 平吉

1. [発明の名称]

オレフイン重合触媒の製造法

- 2. 【特許請求の範囲】
- 1. a) イオン化イオン性化合物をメタロセン の中性誘導体と混合し、そして
- b) メタロセンがイオン化イオン性化合物によっ てイオン化され且つメタロセンカチオンが触媒と して働くイオン対が生成するように、イオン化イ オン性化合物及びメタロセンの中性誘導体を接触 させる、

ことを含んでなる、但し

メタロセンの中性誘導体が一般式

Cp.MRp

【式中、Cpはシクロペンタジエニル又は置 換シクロペンタジエニル基であり、各Cpは 同一でも異なってもよく、Mは第章、IV、V 又はVI族の全異であり、Rはヒドリド、ハロ ゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、 各Rは同一でも異なってもよく、但し1つの

Rだけはヒドリドであり、そしてpは1~4 である〕

のものであり、

イオン化イオン性化合物は活性プロトンを含有 せず且つカルボニウム、オキソニウム又はスルホ ニウムカチオンを含み、そして

イオン化イオン性化合物のアニオンは、メタロ センカチオンに配位せず或いはゆるくしか配位せ ず且つメタロセンカチオンと化学的に反応しない。 触算の製造法。

- 2. 8) イオン化イオン性化合物をメタロセン の中性勢導体と混合し、
- b) メタロセンがイオン化イオン性化合物によっ てイオン化され且つメタロセンカチオンが触媒と して着くイオン対が生成するように、イオン化イ オン性化合物及びメタロセンの中性酵薬体を接触 させ、そして
- c)この触算を重合条件下にオレフインと接触 させる、

ことを含んでなる、但し

特開平3-207703(2)

メタロセンの中性誘導体が一般式

Cp2MRp

【式中、Cpはシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニル基であり、各Cpは 同一でも異なってもよく、Mは第Ⅲ、N、V 又はYT族の金属であり、Rはヒドリド、ハロゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、各Rは同一でも異なってもよく、但し1つのRだけはヒドリドであり、そしてpは1~4である】

のものであり、

イオン化イオン性化合物は活性プロトンを含有 せず且つカルポニウム、オキソニウム又はスルホ ニウムカチオンを含み、そして

イオン化イオン性化合物のアニオンは、メタロセンカチオンに配位せず或いはゆるくしか配位せず且つメタロセンカチオンと化学的に反応しない、オレフインの賃合法。

#### 3. [発明の詳細な説明]

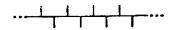
本発明は、一般に触媒の製造法及び特にオレフ

オレフィン、特にプロピレンは重合して種々の 形態、即ちアイソタクチック、シンジオタクチッ ク及びアタクチックのポリオレフィンを生成する。 アイソタクチックポリプロピレンは、主に同一の 立体配置の及び少しだけの無援関な短い反転の反 復単位を主領中に含む。アイソタクチックポリプ ロピレンは維養的に

として表現される。

アイソタクチックボリプロピレンは、非晶(非 結晶)状態の重合体とかなり異なる結晶融点及び 他の望しい物理性を有する非常に結晶性の重合体 である。

シンジオタクチック重合体は主に正確に交互の 立体異性体の単位を含み、標準式



によって表わされる。

反復単位の立体記憶が提削的でない重合体領は

インを重合させるための触媒の製造法に関する。

要するに本発明はイオン性メタロセン化合物の新規な製造法に関する。この化合物はオレフイン、主にプロピレンの重合に対する触媒として有用である。この方法は中性メタロセン化合物をイオン化するイオン化剤を使用する。このイオン化イオン性化合物はプロトンを含有せず、カルボニウム、オキソニウム又はスルホニウムカチオンを含む。イオン化イオン性化合物のアニオンはメタロセンカチオンに配位せず或いはゆるくしか配位せず、またメタロシアニンカチオンと化学的に反応しない。1つのそのような化合物はトリフエニルカルペニウムテトラキス(ペンタフルオルフエニル)ボロネートである。

本発明による触媒の製造法は、高活性の触媒を 製造し、そして触媒活性を禁止しうる副生物を生 成しない。この新規な合成法はルイス塩基を生成 しないきれいな反応である。本方法は第77族のメ タロセン関準体からメチルアニオンを除去するこ とによって活性触媒を生成する。

アタクチック重合体である。 面景的な用途において、典型的にはアタクチック重合体のある割合は アイソタクチック形を含んで製造される。

オレフィンの重合は基本的にはチーグラーーナッタ触媒を用いる。チーグラーーナッタ触媒のある 種はメチルアルミノキサンを共勉賞とする第Ⅳ 族 のメタロセン化合物である。オレフィンの重合に 対するチーグラーーナッタ触媒が第Ⅳ 族のメタロ セン化合物をイオン性化合物と一緒にすることに よって製造しうることが示されている。

$$Cp*_2H^-R+[C](A) \rightarrow Cp*_2^*H-R[A]^-+L[C]$$

[式中、Cp-ペンタメチルシクロペンタジ エニル、

M-第四款金属

R-アルキル

L一配位子

[C]-カチオン

[A]-アニオン]。

得られる化合物は触媒として作用するメタロセン

## 特聞平3-207703(3)

カチオンである。イオン性化合物のカチオン[C] はメタロセンと反応してイオン対を生成する。アニオン[A]は配位しておらず、或いはカチオンメ タロセンと弛くにだけ配位している。

次の反応は上記反応を行なうために使用された。
1 電子酸化-この方法は「カチオン性ジシクロペンタジエニルジルコニウム(N) アルキル婚体」、M. ボフマン(Bochmanm) L. M. ウイルソン(Vilson)、J. ケム・ソク・コミュン(Chem. Soc. Commun.)、1610~1611(1985);「カチオン性アルキルビス(シクロペンタジエニル)チタニウム婚体」、M. ボフマン、L. ウイルソン(Vilson)、オルガノメタリックス(Organometallics)、6、2556~2563(1987);カチオン性アルキルビス(シクロペンタジエニル)チタン婚体における挿入反応、M. ボフマン(Bochmanm)、L. ウイルソン(Vilson)、オルガノメタリックス、7、1147~1154(1987)によって例示されている。

ヨーロッパ特許第277.003号は、ターナ

がこの発明を例示する:

トリ (n-7+h) アンモニウムテトラ (ペンタ フルオロフエニル) ホウ素 + ピス  $(シクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジメチル <math>\rightarrow$ 

[Cp<sub>2</sub>ZrMe] [BPb<sub>4</sub>] + CH<sub>4</sub>+トリ (n-ブチル) N。

プロトン化反応の副生物はルイス塩基 (アミン) であり、そのいくつかはカチオンに配位すること かでき、従って触媒活性を妨害する。出発物質は 触媒器となる特別なアミンが生成するのを避ける ために注意深く選択しなければならない。 更に触 媒及びこの触媒で製造される重合体は望しくない 且つ有器な残存アミンを含有する。

配位子の引き抜き一配位子の引き抜き法は、「多 重金属一炭素結合」、R.R.シュロック(Schrock)、 P.R.シャープ(Sharp)、J. アム・ケム・ソク (Am. Chem. Soc.)、<u>100</u>(8)、2389~2 399(1978年4月2日)に例示されている。

殆んどの公知の方法においては、メチルアルミ ノキサン(MAO)を共触嫌として作用せしめる ー(Turner)の、プロトン化法によって製造される 触媒についての研究に関する。ピス(シクロペン タジエニル)金属化合物は、プロトンを供与しう るカチオン及び複数のホウ素原子を有するアニオ ンをもつ化合物と組合せられる。例えば次の反応 はこの発明を例示する:

 $\forall X$  (シクロペンタジエニル) ハフニウムジメチル+N.N-ジメチルアニリニウムビス (7.8-ジカルバウンデカボレート) コパルテート (面)  $\rightarrow$  [ $Cp_{\sharp}HfMe$ ] [B] + $CH_{4}$ +N.N-ジメチルアニリン。

但し【B】は7.8ージカルパウンデカボランである。

ヨーロッパ特許第277.004号は、ターナーの、プロトン化法によって製造される触媒についての研究に関する。ピス(シクロペンタジエニル)金属化合物は、金属化合物の配位子と不可逆的に反応するカチオン及び金属又は金属性イオンの周囲に複数の観油性基をもつアニオンを有するイオン性化合物と一緒にされる。例えば次の反応

べくメタロセン化合物と共に添加する。MAOの 機能はアルキル化を開始し、メタロセン化合物の イオン化を促進する。共触弊は触嫌活性を減ずる 毒物を減少させる糖提剤である。現在公知の方法 は大過剰のMAOの添加を必要とする。MAOは 比較的高値という欠点がある。これは触糞系を高 価格にする。

従って本発明の目的はオレフインの重合に対す る改良された触媒の製造法を提供する。

また本発明の目的は比較的高活性な触媒の製造 法を提供する。

また本発明の目的はルイス塩基を副生物として 有さないメタロセンカチオンを合成することである。

更に本発明の目的は触媒器として生成するかも 知れない副生物を刺激するために出発原料を選択 することの必要性を排除することである。

更に本発明の目的はプロピレンの重合における 共独棋としてのメチルアルミノキサン(MAO) を排除することである。

## 特開手3-207703 (4)

更に本発明の目的は酸化アルミニウムを含まない重合体を製造することである。

また本発明の目的は望ましくない且つ有毒なア ミンを含まない重合体を製造することである。

これらの及び他の目的はイオン化剤例えばトリフェニルカルベニウムテトラキス (ベンタフルオルフェニル) ポロネートをメタロセンの誘導体と 湿合し、そしてこの混合物をオレフインに添加することによって達成される。

本売明はメタロセンを、話性プロトンを含有しない且つメタロセンのカチオンに配位しない又はゆるくしか配位しないアニオンを有するイオン化剤でイオン化することによるオレフインの重合用の触媒を製造することに関する。またそのアニオンはこのアニオンと反応もしない。

本新提な合成法において、イオン化イオン性化 合物はメタロセンの中性誘導体と混合され、次の 反応式に従って反応する:

CpsWRp+[C\*][A\*] → [CpsWRp-1]\*(A\*)<sup>-</sup>+R[C\*]
[式中、Cpはシクロベンタジエニル又は置

セン1モル:イオン化化合物2モルである。最も 舒適なモル比はメタロセン1モル:イオン化化合 物1モルである。混合後に、混合物を重合を行な う条件下にオレフインに添加する。好適なオレフ インはエチレン及びプロビレンであり、プロビレ ンが最も好適である。

カルボニウム、オキソニウム又はスルホニウム アニオンを含有するイオン性化合物例えばトリフ エニルカルベニウムテトラキス (ペンタフルオル フエニル) ボロネートをメタロセンの中性誘導体 と混合する。トリフエニルカルベニウムテトラキ ス (ペンタフルオルフエニル) ボロネートはメタ ロセンをイオン化するイオン化剤として働く。こ の結果カチオン性メタロセン化合物が生成する。

トリフェニルカルベニウムテトラキス(ベンタ フルオルフェニル)ボロネート[PhaC][BPh\*a] は次の反応式で製造される:

Ph<sub>2</sub>CC1+LiBPh\*<sub>4</sub> → [Ph<sub>2</sub>C][BPh\*<sub>4</sub>] + LiC1

[式中、Phはフエニルであり、そしてPh#は

換シクロペンタジエニル基であり、各Cpは 同一でも異なってもよく、Mは第章、Ⅳ、V 又は切抜の金属であり、Rはヒドリド、ハロ ゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、 各Rは同一でも異なってもよく、但し1つの Rだけはヒドリドであり、そしてpは1~4 であり、C\*はカルボニウム、オキソニウム 又はメクロセンのカチオンに配位しない又は ゆるくしか配位しない且つ [Cp₂MRp-1] と化学的に反応しないアニオンである]。

各反応物はメタロセンカチオンに配位しない又はゆるくしか配位しない溶媒中に入れられる。そのような溶媒の例はトルエン及び塩化メチレンである。好速な溶媒はトルエンである。 2 つの反応物を同一の溶媒に別々に溶解し、そしてメタロセン10モル:イオン化化合物1モルーメタロセン1モル:イオン化化合物1モルの範囲にあるモル比で室温下に一緒に混合する。好速なモル比はメタロセン2モル:イオン化化合物1モルーメタロ

ペンタフルオルフエニルである]。 トリフエニルカルベニウムはカチオンである。テ トラキス (ペンタフルオルフエニル) ボロネート はアニオンである。

トリフエニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフエニル)ボロネートは次の実験室法で製造した。Ph<sub>0</sub>CC127.1ミリモルの、塩化メチレン150cc中明黄色溶液を、塩化メチレン350cc中にスラリーとしたLiB(C<sub>0</sub>F<sub>0</sub>)<sub>0</sub>25gに25℃で満下した。複色のスラリーを30分間提择し、濾過した。{Ph<sub>1</sub>C}{BPh\*<sub>4</sub>}及びLiC1を含有する関体を塩化メチレンで洗浄した。一緒にした洗浄液及び滤液を75ccまで濃縮し、次いで迅速に提拌しながらペンタン400cc中へ管を通して導入した。固体をペンタンで数回及び少量のトルエンで数回洗浄し、{Ph<sub>1</sub>C}{BPh\*<sub>4</sub>}の明黄色の粉末を得た。収量は20g(75%)であった。

メタロセンの中性誘導体は一般式 Cp<sub>2</sub>MRp 【式中、Cpはシクロペンタジェニル又は置接シクロペンタジェニル基であり、各Cpは 同一でも異なってもよく、Mは第三、IV、V 又はYi族の金属であり、舒ましくは第四次 かから 最も好ましくは高触様活性に対してジルコニウム及び高分子量に対してハフニウムであり、Rはヒドリド、ハロゲン、アミドマはヒドロカルビル基例えば炭素数1~20のアルキル、アリール、アルキルであり、各Rはアルキルであり、各Rはアルキルであり、とはアルキルであり、とはアルキルでも異なってもよく、但しRがヒドリドならば1つのRだけがヒドリドであり、そしてpは1~4である]

のものである。好適なメタロセンの中性誘導体は、 エチレンピス (テトラヒドロインデニル) ジルコ ニウムジメチル、エチレンピス (インデニル) ジ ルコニウムジメチル及びイソプロピリデン (シク ロペンタジエニルー1ーフルオレニル) ジルコニ ウムジメチルである。最も好道なメタロセンの中

混合物を注射器により21 のジッパークレーブ (Zipperclave)反応器に添加した。この反応器に プロビレン1.01 を添加した。反応器の温度を 70℃に設定した。反応器の内容物を抵押した。 60分間の重合期間中温度は70℃のままであっ た。次いでプロビレンを反応器から放出させた。 反応器の内容物をアセトンで洗浄し、真空炉中で 乾燥した。

この賃合体を敵点に関して分析した。職点は示差揚査無量計(DSC)によった。結果を第1表に示す。

### 実施例Ⅱ

トリフエニルカルベニウムテトラキス (ベンタ フルオルフエニル) ボロネート 4 0 mg及び E t(l ndH。) 2 rM es 2 0 mgを用いる以外実施例 I の方 法に従った。結果を第Ⅰ表に示す。

#### 夹盖拐罩

トリフエニルカルベニウムテトラキス (ペンタ フルオルフエニル) ポロネート 3 0 mg及び E t() ndH a) 2 rM e a 1 5 mgを用いて実施例 1 の方法を 性誘導体はエチレンビス (インデニル) ジルコニ ウムジメチルである。

オレフインの重合は、メタロセンを用いるオレフインの重合に対して公知の手数により、例えばパルク、スラリー又は気相での重合により行なわれる。ポリプロピレンの場合、重合温度は-80~150℃、紆まじくは25~90℃、最も好ましくは50~80℃の範囲である。

本発明を一般的に記述してきたが、次の実施例 は本発明の特別な例として且つその実施と利点を 示すために与えられる。従って実施例は例示のた めに与えられ、いずれの場合にも本明細書又は特 許請求の範囲を限定する意図をもたないことが理 解される。

#### 実施例 1

トリフエニルカルベニウムテトラキス (ペンタフルオルフエニル) ポロネート 5 5 mgをトルエン 5 ccに溶解した。 Et(IndH<sub>4</sub>); ZrMe;をトルエン ン5 ccに溶解した。 2 つの溶液を室温で 5 分間一緒に混合して明賞色の溶液を得た。

繰り返した。反応器の温度を80℃に設定したが、 温度は80℃のままであった。結果を第1表に示す。

#### 実施例形

トリフエニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフエニル)ボロネート60mg及びEt(IndHa)2rMex60mgを用いて実施例Iの方法を繰り返した。反応器の温度を50℃に設定したが、温度は100℃に上昇した。反応時間は10分であった。給票を第1表に示す。

## **実施例** V

トリフェニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフェニル)ポロネート55mg及びEt(IndHa)ZrMes55mgを用いて実施例Iの方法を嫌り返した。反応器の温度を50℃に設定したが、温度は160℃に上昇した。反応時間は10分であった。結果を第Ⅰ表に示す。

#### 実施例切

トリフエニルカルベニウムテトラキス (ペンタ フルオルフエニル) ポロネート100mg及び£t

## 特閲平3-207703 (6)

(Ind)<sub>1</sub>2rMe<sub>1</sub>60mgを用いて実施例Iの方法を 繰り返した。反応器の温度を50℃に設定したが、 温度は50℃のままであった。結果を第Ⅰ表に示 す。

#### 实施例证

トリフエニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフエニル)ボロネート100mg及びEt (1 nd) \*\*ZrMe\*\*60mgを用いて実施例Iの方法を繰り返した。反応器の温度を50℃に設定したが、温度は50℃のままであった。結果を第I表に示

#### 実施例理

トリフエニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフエニル)ボロネート120mg及びiPr (Cp-1-F1m)ZrMes80mgを用いて実施側Iの 方法を繰り返した。反応器の温度を70℃に設定 したが、温度は100℃以上に上昇した。結果を 第1表に示す。

#### 実施例以

トリフエニルカルベニウムテトラキス(ベンタ

4	50	60	10			
5	50	55	10			
Et(Ind),ZrBe,		[Ph,C][BPh*.]				
6	60	100	60			
7	60	100	30			
iPr(Cp-1-Flu)ZrHe: [Ph,C][BPb*4]						
8	80	120	5			
9	60	100	60			
10	40	60	80			

- \* Et(HaInd) aZrHea = エチレンビス(テトラヒドロインデニル)ジルコニウムジメチル
  Et(Ind) aZrHea = エチレンビス(インデニル)
- $iPr(Cp-1-F1u)ZrHe_2= イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー<math>1-$ フルオレニル)ジルコニウムジメチル

ジルコニウムジメチル

\*\* [Ph<sub>3</sub>C][BPh+<sub>4</sub>]=トリフエニルカルベニウム テトラキス (ペンタフルオルフエニル) ボロ ネート フルオルフエニル)ポロネート 1 0 0 mg及びiPr (Cp-1-Flm) 2 rMem 6 0 mgを用いて実施例 I の 方法を繰り返した。反応器の温度を 7 0 ℃に設定 したが、温度は 7 8 ℃以上に上昇した。 結果を第 I 表に示す。

#### 実施例区

トリフェニルカルペニウムテトラキス(ペンタフルオルフェニル)ボロネート60mg及びiPr (Cp-I-Flu)2rMe:40mgを用いて実施例Iの 方法を振り返した。反応器の過度を70℃に設定 した。結果を第1表に示す。

本発明の方法を用いる上述の実験から次の結果 を得た。

第1表

实施例 番号	触媒。 ng	1 1	ン化剤**	時間 分
	Et(IndH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> Z1	rBe 2	[Ph,C][BPh	·.]
1		40	55	60
2		20	40	60
3		15	- 30	80

实施例	温度	収量	直播
黄号	જ	- E	<u>*c</u>
1	70	9	138
2	50	55	138
3	80	45	131
4	50≭	74	134
5	50≄	135	-
6	50	19	137
7	50	11	134
8	70*	224	115
9	70**	51	-
10	70***	186	119

- ォ 制御できない反応;ピーク反応温度>100℃
- \*\* 発熱;ピーク反応温度78℃

#### \*\*\* 兇勳

本発明によって記述した方法は、オレフインの 重合における触媒として使用される。本発明によ る触媒の製造法は、高話性を有する触媒を生成し、 そして触媒話性を禁止しうる副生物を減ずる。こ の新規な合成法はルイス塩素を生成しないされい

## 特開平3-207703 (ア)

な反応である。本方法は第Ⅳ族のメタロセン誘導 体からメチルアニオンを除去することによって活 性な触媒を生成する。

明らかに本発明の多くの改変及び変化は上記の 数示を参考にして可能である。それ故に特許請求 の範囲内において、本発明は本明細書に特に配送 したもの以外にも実施しうることを理解すべきで ある。

本発明の特徴及び態様は以下の通りである。

- 1. a) イオン化イオン性化合物をメタロセン の中性誘導体と混合し、そして
- b) メタロセンがイオン化イオン性化合物によってイオン化され且つメタロセンカチオンが触媒として動くイオン対が生成するように、イオン化イオン性化合物及びメタロセンの中性誘導体を接触させる、
- ことを含んでなる、但し

メタロセンの中性誘導体が一般式

Cp<sub>2</sub>MRp

[式中、Cpはシクロペンタジエニル又は置

- 4、メタロセンの中性誘導体とイオン性化合物 のモル比がメタロセン10モル:イオン化化合物 1モルからメタロセン1モル:イオン化化合物1 0モルまでの範囲にある上配3の方法。
- 5. メタロセンの中性誘導体とイオン性化合物 のモル比がメタロセン2 モル:イオン化化合物 1 モルからメタロセン1 モル:イオン化化合物 2 モ ルまでの範囲にある上記 4 の方法。
- 6. メタロセンの中性誘導体とイオン性化合物 のモル比がメタロセン1モル:イオン化化合物1 モルである上記5の方法。
- 7. 金属がチタン、ジルコニウム及びハフニウムからなる群から選択される第Ⅳ核の金属である上配4の方法。
  - 8. 金属がハフニウムである上記了の方法。
  - 9. 金具がジルコニウムである上記了の方法。
- 10. Rが炭素数1~20のアルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキルアリール基及びアリールアルキル基からなる群から選択されるヒドロカルビル基である上記9の方法。

携シクロペンタジエニル基であり、各 Cpは 同一でも異なってもよく、Mは第三、FV、V 又はTV 族の金属であり、R はヒドリド、ハロ ゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、 各 R は同一でも異なってもよく、但し1つの R だけはヒドリドであり、そしてpは1~4 である]

のものであり、

イオン化イオン性化合物は活性プロトンを含有 せず且つカルボニウム、オキソニウム又はスルホ ニウムカチオンを含み、そして

イオン化イオン性化合物のアニオンは、メタロセンカチオンに配位せず良いはゆるくしか配位せず且つメタロセンカチオンと化学的に反応しない、 触媒の製造法。

- 2. 混合前に、イオン化イオン性化合物を、メ タロセンカチオンに配位しない又はゆるくしか配 位しない溶媒に溶解する上記1の方法。
- 3. 混合前に、メタロセンの中性誘導体を別に 同一の溶媒に溶解する上記2の方法。
- 11. メタロセンの中性誘導体がエチレンビス (テトラヒドロインデニル) ジルコニウムジメチル、エチレンビス (インデニル) ジルコニウムジメチル及びイソプロビリデン (シクロペンタジエニルー1-フルオレニル) ジルコニウムジメチル からなる群から選択される上記10の方法。
- 12. メタロセンの中性誘導体がエチレンピス (インデニル) ジルコニウムジメチルである上記 11の方法。
- 13. イオン性化合物かトリフエニルカルベニ ウムテトラキス (ペンタフルオルフエニル) ボロ ネートである上配12の方法。
  - 14. 溶媒がトルエンである上記13の方法。
- 15. a) イオン化イオン性化合物をメタロセンの中性誘導体と混合し、
- b)メタロセンがイオン化イオン性化合物によってイオン化され且つメタロセンカチオンが触線として備くイオン対が生成するように、イオン化イオン性化合物及びメタロセンの中性誘導体を接触させ、そして

特限手3-207703(8)

c) この触媒を重合条件下にオレフインと接触 させる、

ことを含んでなる、但し

メタロセンの中性誘導体が一般式

Cp<sub>2</sub>MRp

【式中、Cpはシクロベンタジエニル又は置 換シクロベンタジエニル基であり、各Cpは 同一でも異なってもよく、Mは第三、Ⅳ、V 又はYT族の金属であり、Rはヒドリド、ハロ ゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、 各Rは同一でも異なってもよく、但し1つの Rだけはヒドリドであり、そしてpは1~4 である】

のものであり、

イオン化イオン性化合物は活性プロトンを含有 せず且つカルボニウム、オキソニウム又はスルホ ニウムカチオンを含み、そして

イオン化イオン性化合物のアニオンは、メタロ センカチオンに配位せず或いはゆるくしか配位せ ず且つメタロセンカチオンと化学的に反応しない、

- 22. 金属がハフニウムである上記21の方法。
- 23. 金異がジルコニウムである上記21の方 注。
- 24. Rが炭素数1~20のアルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキルアリール基及びアリールアルキル基からなる群から選択されるヒドロカルビル基である上配23の方法。
- 25、メタロセンの中性誘導体がエチレンビス (テトラヒドロインデニル) ジルコニウムジメチル、エチレンビス (インデニル) ジルコニウムジメチル及びイソプロピリデン (シクロベンタジエニルー1-フルオレニル) ジルコニウムジメチルからなる器から選択される上記24の方法。
- 26. メタロセンの中性関導体がエチレンビス (インデニル) ジルコニウムジメチルである上配 25の方法。
- 27. イオン性化合物がトリフエニルカルベニ ウムテトラキス (ペンタフルオルフエニル) ポロ ホートである上記 26 の方法。
  - 28、溶媒がトルエンである上記27の方法。

オレフインの重合法。

- 16. 混合前に、イオン化イオン性化合物を、 メタロセンカチオンに配位しない又はゆるくしか 配位しない溶像に溶解する上配15の方法。
- 17. 混合前に、メタロセンの中性誘導体を別 に同一の溶媒に溶解する上配16の方法。
- 18. メタロセンの中性勝事体とイオン性化合物のモル比がメタロセン10モル:イオン化化合物1モルからメタロセン1モル:イオン化化合物10モルまでの範囲にある上配17の方法。
- 19、メタロセンの中性誘導体とイオン性化合物のモル比がメタロセン2モル:イオン化化合物 1モルからメタロセン1モル:イオン化化合物2 モルまでの範囲にある上配18の方法。
- 20. メタロセンの中性調率体とイオン性化合物のモル比がメタロセン1モル:イオン化化合物 1モルである上配19の方法。
- 21. 金属がチタン、ジルコニウム及びハフニ ウムからなる群から選択される第77該の金属である上記18の方法。
- 29. -80~150℃の範囲の反応温度で開 給する上記28の方法。
- 30.25~90℃の範囲の反応収度で開始する上記29の方法。
- 31.50~80℃の範囲の反応温度で開始する上記30の方法。

特許出願人 フイナ・テクノロジー・インコーボ レーテツド

代 職 人 弁理士 小田 鳥 平 「

